

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63033563

PUBLICATION DATE

13-02-88

APPLICATION DATE

25-07-86

APPLICATION NUMBER

61174945

APPLICANT: TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK;

INVENTOR: KEZUKA HIROYUKI;

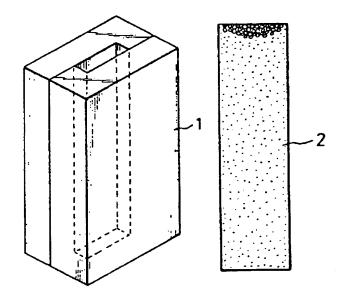
INT.CL.

: C23C 14/34

TITLE

: PRODUCTION OF PT-NI ALLOY FOR

SPUTTERING



ABSTRACT: PURPOSE: To produce a Pt-Ni alloy target for sputtering having no cracks by melting a Pt-Ni alloy, casting it in a casting mold having large heat capacity or a water-cooled casting mold and plastically working the resulting ingot to a required shape.

> CONSTITUTION: A Pt-Ni alloy is melted and cast in a split Cu casting mold 1 having large heat capacity or a water-cooled casting mold (not shown) to obtain a Pt-Ni alloy ingot 2 without excessively raising the temp. of the mold 1. The volume of the mold 1 is preferably made ≥about 10 times the volume of the ingot 2 so as to regulate the rise of the temp. during the casting to ≤about 150°C. The resulting ingot 2 has a fine and uniform crystal structure and does not cause intercrystalline cracking when it is plastically worked to a required shape. The worked ingot is heat treated by rapid cooling in water. During the cooling, heat cracking is not caused. Thus, a Pt-Ni alloy target of high quality is obtd.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出額公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-33563

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)2月13日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

スパツタリング用P t ー N i 合金ターゲットの製造方法

②特 頤 昭61-174945

❷出 願 昭61(1986)7月25日

切発明者 毛塚

弘之

神奈川県伊勢原市鈴川26番地 田中貴金属工業株式会社伊

勢原工場内

①出 閱 人 田中貴金属工業株式会

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

社

明 紐 名

1. 発明の名称

スパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法。

2. 特許請求の範囲

PI-Ni合金を溶解し、これを熱容量の大きな協造鋳型又は水冷鋳型にて鋳造し、鋳型の温度上昇を抑えてPI-Ni合金インゴットを作り、然る後所要の形状に塑性加工することを特徴とするスパッタリング用PI-Ni合金ターゲットの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、スパッタリング用 P t - N t 合金タ - ゲットの製造方法に関する。

(従来の技術)

Pi-Ni合金は、非常に硬く、違い材料である為、従来、半導体用スパッタリングターゲット 材料として使用するものは、Pi-Ni合金又は Pi粉末とNi粉末を使用した粉末冶金法による 焼結材料で作られていた。

(発明が解決しようとする問題点)

然し乍ら、前記焼結材料では緻密度が 100%の ものは作りにくい為、材料中に吸蔵する不純ガス が問題となる。その場合、材料の純度の低下のみ ならず、スパッタリング中の異常放電などの現象 が起こり、形成される膜の特性に多大な影響を与 えていた。

その為、吸蔵する不純ガスの少ない真空溶解及 び塑性加工によるPt-Ni合金ターゲットが要 求されていた。

ところでPt-Nl合金は、Ni最の増加に伴い使さが大きく変化し、第7図に示す如く30wt%付近で最大となる。Pt-Nl合金で15~40wt%のNiを含む合金の溶褐を排型に挤造すると、鋳型の温度上昇により結晶粒が粗大化し(特に温は付近)、脆い材料となる為、製性加工を行うと粒界割れが発生し、しかも熱処理時とートクラック等が発生し、従ってPt-Ni合金ターゲットを作ることができなかった。

特開昭63-33563(2)

(発明の目的)

本発明は、上記問題点を解決すべくなされたものであり、塑性加工時粒界割れを抑止でき、 しかも熱処理時ヒートクラック等の発生を防止できるスパッタリング用 P t - N i 合金ターゲットの製造方法を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明のスパッタリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法は、Pt-Ni合金を溶解し、これを熱容量の大きな鋳造財型又は水冷鋳型にて鋳造し、鋳型の温度上昇を抑えてPt-Ni合金インゴットを作り、然る後所要の形状に塑性加工することを特徴とするものである。

(作用)

上記の如く本発明の製造方法では、溶解したPt-Ni合金を熱容量の大きな鋳造鋳型又は水冷 鋳型にて鋳造し、鋳型の温度上昇を抑えてPt-Ni合金インゴットを作るので、この作られたPt-Ni合金インゴットの結晶粒は均一化され且 つ微細化されている。従って、塑性加工での粒界 割れの発生が防止され、Pt-Ni合金インゴットを強加工することができ、熱処理時のヒートクラックの発生も防止することができる。

(実施例)

本発明のスパックリング用Pt-Ni合金ターゲットの製造方法の一実施例を従来例と共に説明する。

先ず本発明の一実施例について説明する。PtーNi39.2mt%合金を溶解し、これを熱容量の大きな鋳造鋳型、本例では第1図に示す寸法の二分割のCu鋳型1に鋳造し、鋳型1の温度上昇を150度迄仰えて第2図に示すPtーNi39.2mt%合合のインゴット2を作った。このインゴット2は一部鉄断して示したように結晶粒が均一化され且つは初田化されていた。然してこのインゴット2は一のは田化されていた。然してこのインゴット2をのロス圧延し、幅295mm、長さ180mm、厚さ6.0mmのプレートに成形した処、粒昇割れが極めてよりのかった。尚、前記鋳型1の熱容量は著しく大きい

ものである。

また前記インゴット 2 を加工率65%で厚さ17.0 mm から 6.0 mm まで圧延加工した処、中心部まで完全に塑性変形していた。これをNェーHェ雰囲気中で 800 で、40分間熱処理した後、水中急冷したがヒートクラックの発生は無かった。

次に従来例について説明する。Pt-N132.9%合金を溶解し、これを第5図に示す寸法の二分 初のCu鋳型3に鋳造し、鋳型3の温度上昇を抑えずに第6図に示すPt-Ni32.9%合金のインゴット4を作った。このインゴット4は一部破社の相大化が見られた。然してこのインゴット4をの加大化が見られた。然してこのインゴット4をのかった。幅200m、集200m、厚さ8.0mのプレートに成形した処、粒界割れが極めて大きかった。尚、前記鋳型3の体積はインゴット2の体積の3.2倍で、鋳型3の熱容量は小さいものである。

また前記インゴット 4 を加工率30%で厚さ17mm から12mmまで圧延加工した処、厚さ方向の中間部 の塑性変形は小さかった。これをNt-H:雰囲気中で 800で、40分間然処理した後、水中急冷した処とートクラックが奢しく発生した。

尚、本発明の製造方法で使用する熱容量の大きな鋳型1の変形例としては第3図aに示す如く過口付近のポリュームを大きくした鋳型5や第3図bに示す如く下端より上端に向かって次第に太くなるようにテーパを付した鋳型6がある。また熱容量の大きな鋳型の代わりに、第4図aに示す如

特開昭63-33563(3)

より作られたインゴットの断面マクロ組織を示す 図、第7図はPι-Ni合金の硬さを示すグラフである。

出願人 田中貴金属工業株式会社

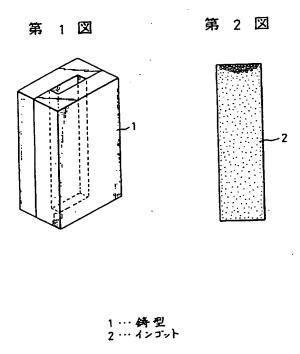
く上部外面に波形の水冷な7、7°を配管した水冷線型8や第4図bに示す如く上部に上下に平行な折り返し水冷な9、9°を挿通配管した水冷線型10を用いても良いものである。

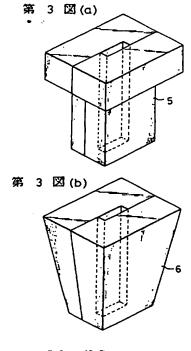
(発明の効果)

以上の説明で判るように本発明のスパッタリング用PtーNi合金ターゲットの製造方法によれば、結晶粒の均一微細なインゴットを鋳造できて、塑性加工時粒界割れを抑止でき、しかも熱処理時にートクラック等の発生の無い品質の良好なPtーNi合金ターゲットが得られるという効果がある。

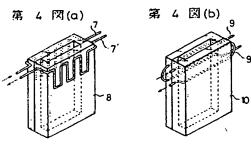
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の製造方法で用いた然容量の大きな誘型を示す斜視図、第2図は第1図の誘型により作られたインゴットの断面マクル組織を示す図、第3図a、bは夫々然容量の大きな誘型の形例を示す斜視図、第4図a、bは夫々水冷緩型の例を示す斜視図、第5図は従来の製造方法で用いた鋳型を示す斜視図、第6図は第5図の鋳型に





特開昭63-33563(4)



8,10…水冷鲜型

